This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

2/7/2

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007786888

WPI Acc No: 1989-052000/ 198907

New fluorodivinyl ether cpds. - useful as ion exchange membranes for electrolytic diaphragms of aq. alkali metal halide solns., and as intermediates for surfactants etc.

Patent Assignee: TOKUYAMA SODA KK (TOKU) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 64003140 A 19890106 JP 87157611 A 19870626 198907 B
JP 94037416 B2 19940518 JP 87157611 A 19870626 199418

Priority Applications (No Type Date): JP 87157611 A 19870626 Patent Details:

Patent No. Kind Lan Pg. Main IPC. Filing Notes

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 64003140 A 24

JP 94037416 B2 21 C07C-043/17 Based on patent JP 64003140

Abstract (Basic): JP 64003140 A

A fluorodivinyl ether cpd. of formula (I) (where X = an acid gp., a gp. easily changing to an acid gp. or halogen, k = an integer of at least 1 and each I, m and n = an integer of at least 0 independently) is new.

Thermal decomposition of a cpd. of formula (II) opt. in an inactive gas or liq. diluent for 0.1 sec. to 10 hours at 50-400 deg.C gives a cpd. of formula (I) (where A = F or OA', where A' = an alkali metal or a hydrocarbon residue).

USE/ADVANTAGE - Fluorodivinyl ether cpds. suitable for monomer materials for ion exchange membranes with both high ion exchange capacities and crosslinking densities, mechanical strength, high current efficiency and low electric resistances, useful for electrolytic diaphragms of aq. alkali metal halide solns. The ether cpd. is also useful as intermediates for surface active agents, fibre treatments and agricultural chemicals.

0/0

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-3140

@Int.CI.4	識別記号	庁内整理番号		◎公開	四和金色	/ 1 OS	39)1月6日
C 07 C 43/17 41/18		7419-4H		O Z VII	-MIHO IT	(150	29/1/201
51/377 59/135 143/11 143/70		8318-4H 7188-4H					
143/74 149/18 // C 08 F 16/32	MIA	7188-4H Z-7188-4H B-7188-4H					
10/32	MLA	8620-4 J	審査請求	未請求	発明の数	2	(全 24 頁)

劉発明の名称 フルオロジビニルエーテル化合物及びその製造方法

②特 願 昭62-157611

塑出 願 昭62(1987)6月26日

70発 者 井 関 祐 山口県徳山市周陽1-9-25 個発 明 末 武 正 広 山口県光市大字島田2014-4 79発 明 田 邦 章 山口県徳山市築港町10-25-506 73発 明者 徊 原 神奈川県藤沢市亀井野3-9-12 创出 頤 人 徳山曹達株式会社 山口県徳山市御影町1番1号

明 細 書

1. 発明の名称

フルオロジピニルエーテル化合物及びその

製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 一般式

但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基,又はハロゲン原子であり、 kは1以上の整数であり、 L, m及びnはそれではない。以上の整数である。

で示されるフルオロジビニルエーテル化合物。

(2) 一般式

但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基,又はハロゲン原子であり、 k は 1 以上の整数であり、 L , m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数であり、 A はフッ累原子又は 0 A' (但し、 A' はアルカリ金 異又は炭化水素残基である。)で示される 基である。

で示されるフルオロジカルポニル化合物を熱 分解することを特徴とする一般式

「 但し、Xは酸莠若しくは容易に酸葢に変]

(1)

換できる基,又はハロゲン原子であり、k は1以上の整数であり、L,m及びnはそれぞれ独立に0以上の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物 の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規なフルオロジピニルエーテル 化合物及びその製造方法に関する。

(従来技術及び発明が解決しようとする問題 点)

従来、官能基を有するフルオロモノビニルエーテル化合物は数多く合成されており、例 えば、特公昭41-7949号公報には一般 式

FSO2CFCF20(CFYCF20)nCF-CF2

(上配式中 Rfはフッ素または 1 から 1 0 個までの炭素原子を有するパーフルオロアル キル基であり、Yはフッ素またはトリフルオ (3)

有するフルオロモノビニルエーテル化合物との共重合によって、架橋構造を持つイオン交換膜を製造する方法が特開昭 61-266828 号公報に提案されている。しかしながら、このイオン交換膜は、イオン交換基又は容易に、イオン交換基と変換できる基を有するフルオロ・イオン交換を登せることにできなかの両者を同時に満足させることにできなかった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、イオン交換容量と架橋密度 の両者を同時に満たすイオン交換膜の原料モ ノマーとして好適な化合物を見い出すべく鋭 意研究を重ねた結果、官能基を有する新規な フルオロジビニルエーテル化合物を見い出し、 本発明を完成するに至った。

即ち、本発明は、下記一般式[]]

(5)

ロメチル基であり、 n は 1 ないし 3 である。) で示される化合物が配載されている。

前述したようなイオン交換基を有するフルオロモノビニルエーテル化合物は、主としてハロゲン化アルカリ金属水溶液の電解隔膜の原料モノマーとして用いられている。しかエーながら、一般には、アルオロモノビニルエーテル化合物は重合性があれために、例えば、テトラフルオロエチレンのようなイオン交換膜は、経されている。との集合体であるため、槽電圧の低であるため、槽電圧の低であるため、槽電圧の低いを目的としてイオン交換膜が膨調して電流効率が低下すると、イオン交換膜が膨調して電流効率が低下するという欠点を有している。

そとで、イオン交換膜の影視による電流効率の低下を防止するために、テトラフルオロエチレンに代えて架橋剤としてピニル基を2個有するフルオロ化合物を用い、イオン交換基又はイオン交換基に容易に変換できる基を

(4)

(但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基・又はハロゲン原子であり、よは1以上の整数であり、L・m及び口はそれぞれ独立に0以上の整数である。)で示されるフルオロジピニルエーテル化合物である。

上記一般式[I]中、Xで示される酸基若しくは容易に酸基に変換できる基としては、特に削限されるものではないが、好適にはカルボキシル基・スルホ基・スルフィノ基・スルフェノ基及びこれらの誘導体並びに -SR(但し、Rは炭化水素強基である。)で示される・ 若等を挙げることができる。本発明に於いて好適に使用されるカルボキシル基の誘導体を具体的に示せば、例えば次のとおりである。

-CO2R1 (但し、R1は炭化水累改基又は

アルカリ金属である。)

R₂ (但し、 R₂ 及び R₃ はそれぞ -CO₂N R₃ れ同種又は異種の水素原子又は 炭化水素残基である。)

-COY (但し、Yはハロゲン原子である。)

"また、本発明に於いて、好適に使用される スルホ基の誘導体を具体的に示せば、次のと おりである。

-SO₅ R₁ (但し、 R₁ は炭化水素残差又 はアルカリ金属である。)

R₂ (但し、R₂ 及びR₅ は それぞ - SO₂N R₅ れ同種又は異種の水素原子又は - 炭化水素**残**基である。)

-802Y (但し、Yはハロゲン原子である。)

上記のカルポキシル茜の酵導体及びスルホ 基の酵導体を示す一般式中、R1・R2及びR3 で示される炭化水素残蓋としては、直鎖状又 は分岐状のアルキル基。アルケニル基。アル (7)

されるアルカリ金属としては、リチウム・ナトリウム・カリウム・ルビジウム等の各金属が用いられ、Yで示されるハロゲン原子としては、ファ森・塩素・臭素・ヨウ素の各原子が用いられる。

また、前記一般式 [])中、 X で示される - S R 基 の R は、 炭化水素 残基であれば良いが、 原料の入手の容易さの点から上記 R1 , R2 及び R3 に ついて説明した炭化水素 残基が好適である。 具体的には、 メチルチオ基 , エチルチオ基 , プロビルチオ基 , フェニルチオ基等を挙げるととができる。

前記一般式 [1] 中、 X で示されるハログン原子としては、フッ衆、塩素、臭素及びヨウ素の各原子が用いられる。さらに、前配一般式 [1] 中、 kは1以上の整数であれば良いが、一般に原料の入手の容易さから、1~5の整数であることが好ましい。また、 L, m及びロは0以上の整数であるが、原料の入手の容易さからくは0~10、m及び口は、それぞ

キニル恙又はアリール芸が挙げられる。これ らの各基の炭素数は特に制限されるものでは ないが、原料の入手の容易さ等の理由から、 アルキル基の場合は1~6の範囲、アルケニ ル苺とアルキニル苺の場合は2~6の範囲、 アリール基の場合は6~12の範囲であると とが好ましい。具体的には、アルキル券とし てメチル芸,エチル芸,ュープロピル益。i - ブロビル基、ロープチル基、1 - ブチル基、 sec - プチル基 , tert - プチル基 , n - ペン チル基,ローヘキシル基等が挙げられる。ア ルケニル菇としては、ピニル菇,プロペニル 基・アリル基・ブテニル基、ペンテニル基。 ヘキセニル基等が挙げられる。また、ナルキ ニル基としては、エチニル基,プロピニル基. 等が挙げられる。さらにアリール基としては、 フエニル苺,トリル葢,キシリル苺,ナフチ ル基等が挙げられる。

また、前記のカルポキシル券の誘導体及びスルホ券の誘導体を示す一般式中、 R1 で示(8)

れ0~5の整数であることが好ましい。

本発明のフルオロジビニルエーテル化合物をイオン交換膜製造のための原料モノマーとして用いる場合には、前配一般式[i]中、Xで示される酸基若しくは容易に酸基に変換できる基としては、-SO₅H, -SO₂Y, -CO₂H, -CO₂R₁ 及び -SR (但し、R,R₁ 及びYは前配と同じである。)で示される基が好ましい。

本発明の前配一般式[[]で示される化合物は、新規化合物であり、その構造は次の手段によって確認するととができる。

(A) 赤外吸収スペクトル(以下、IRと略称する。)を測定するととにより、 1840~1845cm-1付近にフルオロビニルエーテル基に基づく吸収を観察することができる。また前記一般式[[])においてXで示される基が官能基である場合、その官能基に基づく吸収を観察することができる。前配一般式[[])で示される化合物のIRの代表例として、パー

(8)

フルオロ5 - (2 - フルオロスルホニルエトキシ) - 3,7 - ジオキサ - 1,8 - ノナジエン

のIRチャートを第1図に示した。

(B) 質量スペクトル(以下、M8と略称する。) を測定し、観察された各ピーク(一般にはイオン質量皿をイオンの荷電数 e で除したm/e で表わされる値)に相当する組成式を算出する事により、測定に供した化合物の分子量ならびに、数分子内における各原子団の結合機式を知る事ができる。即ち、測定に供した試料を前記一般式[1]で表わした場合、

に由来する特徴的な強いピークを観察する事ができる。

(c) 元素分析によって炭素,水素,イオウ,窒 (11)

$$(f) F C = C F(g)$$

$$CF_{2} O C = C F(h)$$

$$(h) CF_{2} O CF(h)$$

$$(h) CF_{2} O CF(h)$$

$$(h) CF_{2} O CF(h)$$

$$(h) F CF_{2} O CF(h)$$

$$(h) F CF_{2} O CF(h)$$

即ち、-44.4 ppm にフッ森原子 1 個分に相当する多重線が認められ、イオウ原子に結合したフッ森(a)によるものと帰属できる。78.0 ppmにフッ森原子 2 個に相当する多重線が認められ、酸素に隣接したジフルオロメチレン中のフッ森原子 (a)によるものと帰属できる。82.6 ppm にフッ森原子 4 個に相当する多重線が認められ、ビニルエーテル基に隣接びたジフルオロメチレン基のフッ森原子(a)及び(1)によるものと帰属できる。110.7 ppm にファ森原子 2 個に相当する多重線接対るジフルオロメルオライド基に隣接するジフルスルホニルフルオライド基に隣接するジフルオロメチレン基のフッ森原子(b)によるものと帰属できる。112.2 ppm にフッ森原子 2 個できる。112.2 ppm にフッ森原子 2 個

素及びハロゲンの各重量%を求め、さらに認知された各元素の重量%の和を100から減じる事により酸素の重量%を算出する事ができ、従って、酸化合物の組成式を決定する事ができる。

(D) 19F-核磁気共鳴スペクトル(以下、19F-NMRと略称する。)を測定する事により、前配一般式[[]で褒わされる本発明の化合物中に存在するファ霖原子の結合模式を知る事ができる。前配一般式[[]で示される化合物の19F-NMR(トリクロロフルオロメタン基準; 高磁場側を正とし ppm で表わす) の代表例として、パーフルオロ5-(2-フルオロスルホニルエトキシ)-3,7-ジオキサー1,8-ノナジェンについて19F-NMRチャートを第2図に示す。その解析結果を示すと次のとおりである。

(12)

に相当する二重二重線が認められ、ビニル基に置換したフッ素原子(g)及び(x)によるものと帰属できる。121.1 ppm にフッ案原子 2個に相当する二重二重無が認められ、ビニル基に置換したフッ案原子(d)及び(c)によるものと帰属できる。133.9 ppm にフッ案原子2個分に相当する二重二重三重線が認められ、ビニル基に置換したフッ案(力及び(j)によるものと帰属できる。141.7 ppm にフッ案原子1個に相当する三重三重線が認められ、分岐点の炭素に置換したフッ案原子(d)によるものと帰属できる。

(B) 前配一般式 [I] で示される化合物中に水素 原子が存在すれば、「H-核磁気共鳴スペクトル(以下、「H-NMRと略称する。)(テトラメチルシラン基準:低磁場側を正とし、ppmで表わす)を測定する事により酸化合物中に存在する水素原子の結合様式を知ることができる。

本発明の前記一般式[]]で示される化合物

(14)

の製造方法は、特に制限されるものではなく、 どのような方法であっても良いが、例えば下 記の方法によって好適に製造することができ る。

下記式(II)

但し、Xは前記一般式(I)と同じであり、 aは1以上の整数であり、bは0以上の整 があり、cは0又は1である。

で示される化合物を下記一般式 [11]

[但し、 R' は炭化水素残基である。] で示される化合物とを反応させるととにより、下記式 [N]

但し、X, k, 4, m及びnは前配一般式(I)と同じであり、Aはフッ素原子又は-OA'(但し、A'はアルカリ金属又は炭化水素残基である。)で示される基である。

で示されるフルオロジカルボニル化合物を得る。次いで、上配一般式 [VI]で示されるフルオロジカルボニル化合物を熱分解することによって前配一般式 [I]で示される本発明のフルオロジビニルエーテル化合物を得ることができる。

次に、上配した本発明のフルオロジビニル エーテル化合物の製造に於ける各反応につい て詳細に説明する。

まず、前配一般式[]]で示される化合物と

但し、X, k及びとは前配一般式 [] と同じであり、 R' は前配一般式 [II] と同じである。

で示される化合物を得る。次に、上配一般式 [N]で示される化合物をルイス酸触媒と接触 させることにより、下配一般式[V]

【但し、X,k及びとは前記一般式[[]と 同じである。

で示される化合物を得る。そして、 一般式 [V]で示される化合物とヘキサフルオロブロピレンとを反応させることにより、下配一般 式 [V]]

(16)

前配一般式 [II] で示される化合物の反応は、 触媒の存在下で行なうことが好ましい。触供 としては、フッ素陰イオン生成触供が好適で ある。フッ素陰イオン生成触供としては、フ ッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化セ シウム、フッ化アンチモン等の金属フッ化物 及びテトラメチルアンモニウムフルオライド, テトラエチルアンモニウムフルオライド等の 第四級アンモニウムフルオライドが好ましい。

使用するファ素路イオン生成触媒は一般式
[I]で示される化合物に対し通常 0.0 1 ~5
モル当量、好ましくは 0.1 ~1.5 モル当量の
範囲から選ばれる。前配一般式 [II]で示される化合物は、前配一般式 [II]で示される化合物は、前配一般式 (II)で示される化合体
物に対して通常 0.1 ~1 0 倍モルの範囲で使用される。反応は一般に有機溶媒を用いるのが好ましい。該溶媒として好適に使用される。が好ましい。該溶媒として好適に使用されるようによりな例示すれば、アセトニトリル、ア・ラクライム、スルホラン等の

. .

非プロトン性容供が挙げられる。 放反応における反応温度は特に制限されるものではないが、好適には一20~80℃の範囲から選ばれる。 反応時間は原料の種類によって異なるが通常 5 分~10日間、好ましくは1~48時間の範囲から選べば充分である。また反応中においては、攪拌を行なりのが好ましい。

次に、一般式 [N]で示される化合物から一般式 [V]で示される化合物を得る反応について述べる。この反応で使用されるルイス酸能性としては、公知のものが何ら制限なく使用可能である。特に好適に用いられるルイス酸性放性としては、SbF5, SbCL5, TiF4~7TiCL4, SO5が 挙げられる。ルイス酸触性量は原料となる一般式 [N]で示される化合物に対し、0.5~80モル%、好ましくは3~30モル%の範囲から選ばれる。反応温度は原料及び触媒によって異なるが、一般には一20~200℃、好ましくは一10~150℃の範囲から選ばれる。反応時間は5分~2

(19)

配一般式 [V] で示される化合物のm,nの数を制御する事が可能である。 肢反応において使用されるファ素陰イオン源としては一般に金属ファ化物又はアンモニウムファ化物を用いる事ができるが、 CsF・KF・テトラアルキルアンモニウムファ化物及び AgF が好ましく用いられる。 触媒量は、一般式 [V] で示される化合物のm,n値に影響を及ぼす。 例えば原料である一般式 [V] で示される化合物に対し触媒量が少なければ、n,m値の高い生成物が得られる傾向がある。

酸反応における反応温度は一般には-60 ~120℃、好ましくは-30~70℃の範囲から選ばれる。

また該反応において使用される溶媒は非反応性、例えば水酸基を持たない溶媒が好適であり、例えば、モノグライム・ジグライム・ トリグライム・テトラグライム・アセトニトリル・プロピオニトリル・スルホラン・ニトロペンゼン等が好適に用いられる。反応時間 日間、好ましくは30分~24時間の範囲から選べば十分である。 放反応は、原料・生成物及び触媒に対して不活性な液体、例えばファ緊系オイル等を溶媒として使用するととも可能である。また反応中においては、攪拌を行なりのが好ましい。

次に、前配一般式 (V) で示される化合物から前配一般式 (V) で示される化合物を得る反応は、前配一般式 (V) で示される化合物とヘキサフルオロブロビレン(以下、B F P O と略称する。) との反応である。

一般に、酸フルオライド基を持つ化合物と HFPOとの反応のメカニズムから、酸フル オライド基を持つ化合物に対するHFPOの 付加量比は本質的に分布を持つものであり、 本反応においても生成物である前配一般式 【VI】で示される化合物中の皿及びコは0以上 の整数値を取る。しかしながら、酸反応において導入するHFPOの量比あるいは触媒量 等の反応条件を適宜選択することにより、前

はHFPOの導入時間によるが通常1分~3時間、好ましくは10分~24時間の範囲から選べば十分である。また反応中においては 携律を行なうのが好ましい。

最後に、前記一般式 [1]で示される本発明の化合物は、前配一般式 [1]で示される化合物を熱分解するととにより得られる。熱分解の方法は特に限定はされず、一般にフルオロビニルエーテル化合物を熱分解によって得る公知の方法が採用される。熱分解反応における反応温度は、広い範囲から選択でき、一般には50~400℃、好ましくは80~300℃の範囲から選ばれる。反応時間は0.1秒~10時間、好ましくは10秒~3時間である。反応時間と反応時間は、例えば高い反応温度と反応時間を短く、低い反応温度を選択した時は反応時間を短く、低い反応温度を選択した時は反応時間を投くが超ましい。好適な反応条件を適宜採用するのが望ましい。

酸反応は、反応形態に応じて、不活性な気体又は液体、例えば気体としては窒素。ヘリ

ウム,アルゴン等が、液体としてはポリェーテル化合物,フッ探系オイル等を希釈剤として、希釈率0~100倍で使用するととも可能である。

また、前配一般式 [VI]で示される化合物のCa で示される末端基が酸フルオライド又はエステルの場合には、前配一般式 [VI]で示される 大型 本の場合には、前配一般式 [VI]で示される化合物に対して過剰量の金属塩又は金属酸化物の存在下に熱分解反応を実施が酸フルオライドの場合、酸反応によって発生する。 検性、有毒性の COF2 を分解する事ができる 間体塩基、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カルン酸ナトリウム、炭酸カルンウム、炭酸マクネル 皮酸カルンウムなどの存在で熱分解反応をおこなりのが好きしい。

前配一般式 [N], (V)及び (N)で示される 化合物は、新規化合物であり、次の手段によって確認するととができる。

(23)

については、

及び

に相当する特徴的なピークを観察するととができる。また、前記一般式 [V] で示される化合物については、

に相当する特数的なピークを観察することが できる。

(C) 元素分析

元素分析によって炭梁,水祭,窒累,イオウをよびハロゲンの各重量%を求め、さらに 駆知された各元累の重量%の和を100から (A) I R

前配一般式 [N] で示される化合物のIRを 測定するととにより、1870~1890元 1 にカルポン酸フルオライドに苦づく吸収を観察することが出来る。また、3000㎡ 1付 近に -CH3 に基づく吸収を観察することが出来る。

前配一般式 [V] 及び [V] で示される化合物 については、1880~1900cm⁻¹ にカル ポン酸フルオライドに基づく吸収を観察する ことが出来る。

また、いずれの化合物も、Xで示される基が官能基である場合は、その官能基に基づく 吸収を観察することができる。

(B) MS

観察された各ピークに相当する組成式を算 出することにより、測定に供した化合物の分 子量ならびに眩分子内における各原子団の結 合様式を知ることが出来る。

例えば、前記一般式 [V]で示される化合物 (24)

被じることにより酸素の重量%を算出することが出来、従って、酸化合物の組成式を決定することが出来る。

(D) 19F-NMR

19F-NMRを測定するととにより、化合物中に存在するフッ緊原子の結合模式を知る ととが出来る。

(E) 1H-NMR

化合物が水素原子を持っておれば、「H-NMRを測定するととにより、その水素原子の結合様式を知るととが出来る。

前記の一般式 [I] 及び [II] で示される化合物から本発明の前記一般式 [I] で示される化合物を得る反応に於いては、各化合物の酸基又は容易に酸基に変換できる基は、 -802 Y 又は -C02R1 (但し、Y及び R1 は前記と同じ) であることが合成上好ましい。 -802 Y 及び -C02R1 で示される基から、それぞれの酸及び酸酵導体への変換は特に創限なく公知の方法を用いることができる。例えば、酸ハ

(25)

(26)

ログン化物の対応する酸への転化は、水と反応させることによって容易に行うことができ、エステル、アミドへの転化はそれぞれアルコール類又はアミン類との反応によってできる。酸類は PCL5 又は PBr5 の様なハロゲン化剤と反応させて酸塩化物又は酸臭化物に容易に転化できる。また、酸ファ化物へは、酸塩化物又は酸臭化物と NaF との反応によって誘導できる。酸ハライド、酸・エステル又はアミドは水酸化アルカリ溶液によって対応するアルカリ金属塩に容易に変換できる。

本発明の前記一般式 [1]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物を単独重合、又はフッ素化オレフィンと共重合する事によって、耐薬品性、耐熱性及び機械的強度に優れた重合体を得る事ができる。

更に前記一般式 [1]中、 X が酸基又は容易に酸基に変換できる基である化合物を単独重合又は、ファ素化オレフィン、好ましくはフルオロジビニルエーテル化合物との共重合に

(27)

ロエチレン、ジフルオロエチレン、フルオロエチレン、ペンタフルオロプロピレン、オクタフルオロプテン、CF2=CFO(CF2)_{1~10}F。CF2=CFCF2O(CF2)_{1~10}F。 等が挙げられる。 これらのフッ素化オレフインは、イオン交換膜を得る場合には本発明のフルオロジビニルエーテル化合物 1 0 0 重量部に対して、 1 0 重量部~1 0 0 0 重量部の範囲で使用するととが好ましい。

(効果)

本発明の前配一般式 [1]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物は、重合開始剤存在下、単独重合あるいは他のファ素化オレフィンと共重合することにより、機械的強度を保わながら官能基に基づく機能を十分に発揮した重合体が得られるという極めて優れた特徴を有する。さらに詳しくは、前配酸基又は容易に酸基に変換できる基を持つ一般式 [1]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物を重合開始剤存在下、単独重合あるいは他の

よって得られる重合体を化学処理して得られるイオン交換膜は、従来のものに比べ、非常に高い交換容量を持つことができるとともに、高密度架構構造を有している為、優れた機械的強度を持ち、かつハロゲン化アルカリ水溶液の電解隔膜として用いた場合、低膜抵抗、高電流効率といった仮めて優れた特徴を有する。

共重合成分として使用できるフッ衆化オレ フィンとしては、例えば、

CF2=CF(CF2)_{0~10}CF-CF2 , テトラフルオロエチレン,クロロトリフルオ ロエチレン,フッ化ビニリデン,トリフルオ (28)

フルオロピニル化合物と共重合するととによって得られるイオン交換膜は、交換容量を値めて高くすることができ、さらに高交換容量を持つ膜であるにもかかわらず、高密度の架橋構造を有する為、機械的強度を維持しつつ高電流効率,低電気抵抗といった十分な膜性能を有するといった値めて優れた特徴を有する。

更に本発明の化合物は、界面活性剤・繊維 処理剤・農薬等に用いられる穏々のフッ素化 合物・特に倒鎖に官能基を有する種々のフッ 素化合物合成の為の中間体として有用であり、 フッ素系樹脂の機械的強度を向上させる為の 架橋剤・改質剤としても有用である。

(実施例)

本発明を更に具体的に脱明するため、以下 実施例及び参考例を挙げて脱明するが、本発 明はこれらの実施例及び参考例に限定される ものではない。 参考例 1

提择機、-20℃の温度の母流コンデンサー及び滴下ロートを取りつけた300㎡三ッロフラスコに乾燥テトラグライム150㎡と無水 KF18.08を入れた。反応器を0℃に冷却し、フルオロスルホニルジフルオロブセデルフルオライド(FSO2CF2CF)140.08を30分間で滴下した後、更に1時間混合しアルコキシドを十分生成させた。

反応器を0℃に保ちながら CF2-CFCF20CH3 76.58を30分間かけて徐々に簡下した。 添加終了後2時間攪拌し、反応器の温度を室 温に上昇させ更に6時間攪拌をした。

反応器のコンデンサーをはずし、蒸留装置を取り付け、蒸留により沸点 4 5 ℃ / 13 mH g の留分 1 3 6 g を得た。該留分の化合物の構造は、下配に示す I R , 19 F - NMR , 1H - NMR , 元器分析・MSにより

(31)

(-) 1H - NMR

3.71 ppm - OCH 5

(二) 元素分析值: C₆H₃F₉O₅S

計算値 C:20.12% H:0.85%

F: 47.74% 0: 2234%

8:8.95%

寒測値 C:19.96% H:0.92%

F: 47.25% 0:23.16%

8:8.71%

(th) M B

M / e 5 1 1 FSO₂CF₂CF₂CGF[®]
i
CF₂OCH₃

M/e 81 [©]CF2OCHs

参考例 2

コンデンサー、簡下ロート、攪拌機を取り付けた三ッロ300 ml フラスコに SbPs 102 8とクライトックスA2(商品名:デュポン 社製)を1008入れたのち、反応器を0℃ に冷却し、参考例1で得られた

であることが確認された。

(1) IR

 $2 9 7 0 , 2 8 8 0 cm^{-1}$ ($CH_5 -)$ $1 8 7 5 cm^{-1}$ (- C O F)

1 4 6 0 cm -1 (-80 2 F)

(c) 19F - NMR

ケミカルシフト

- (a) -4 4.6 ppm
- (b) 1 1 1.0 ppm
- (c) 7 6.6 , 8 4.6 ppm
- (d) 1 2 8.3 ppm
- (e) -24.7 ppm
- (f) 87.7.90.6 ppm

(32)

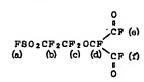
134.28を30分かけて滴下した。滴下終了後、徐々に温度を上げてゆき、80℃まで昇温した。60℃以上で反応混合被からガスが発生した。分析の結果、このガスは CH3Fであった。80℃で1時間攪拌を続けたのち、反応器より直接蒸留し、沸点111℃の留分108.58を得た。眩留分の化合物の構造はIR, 19F-NMR, 元紫分析, M8より

であるととが確認された。

(4) IR
$$1880cm^{-1}$$
 (-CF)
 $1465cm^{-1}$ (-SO₂F)

(33)

(a) 19F - NMR



ケミカルシフト) -45.0 ppm

(b) 1 1 0.8 ppm

(c) 7 9.8 ppm

- (d) · · · 1 1 7.6 ppm

(e) (f) -215 ppm

(A) 元素分析值: C5F8O5S

計算值 C:18.53% F:4690%

0:24.68% 8:9.89%

実砌値 C:17.71% F:45.81%

0:26.66% 8:9.82%

(=) M S

M∕e 183 FSO2CF2CF2[⊕]

(35)

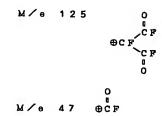
留して、沸点91℃/20mm Hg の留分が 1359,沸点99℃/7mm Hg の留分が 318得られた。

IR. 19F-NMR, 元素分析, MBにより沸点 9 1 C / 2 0 mm Hg の窗分の化合物は原料にHPPOが 2 個付加した。

であるととが確認された。

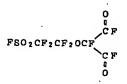
(4) IR(第4図にチャートを示した。) 1890cm⁻¹ (-COF) 1475cm⁻¹ (-SO,F)

(a) 19P-NMR (第5図にチャートを示した。)



参考例 3

200 m ガラス製オートクレーブに乾燥テトラグライム10 m , 無水 K F 10 g 及び参 考例2で得られた



1 2 8.2 8 を入れた。 - 7 8 ℃ に 冷却しォートクレープ内を脱気したのち、 - 1 0 ℃ まで 昇温し、 - 1 0 ℃ で撹拌しながら H F P O 1 3 0 8 を 5 時間かけて導入した。撹拌を中止すると 2 層にわかれた。 下層を取り出し秤 量すると 2 4 1 8 であった。 この生成物を蒸

(36)

	ケミカルシフト
(a)	-45.5 ppm
(b)	1 1 0 0 ppm
(c)	77.6 , 83.3 ppm
(d)	1 4 2.2 ppm
(a) . (i)	78.8 ppm
(f) , (j)	1 2 9 0 ppm
(g) , (k)	8 1.2 ppm
仙,(4)	-25.8 ppm

(A) 元素分析值: C11F20O78

計算値 C:20.13% F:57.91%

0:17.07% 8:489%

突砌位 C: 2001% P: 57.73%

(38)

0:17.48% 8:4.78%

(=) M S

M/e 183 F802CF2CF2 .

阿様にして沸点99℃/7 mm Hg の留分の化合物の構造は、原料にHFP0が3個付加した。

であることが確認された。

(39)

(ハ) 元素分析值: C14F26088

計算値 C:20.45% F:60.08%

0:15.57% 8:3.90%

突測値 C:20.51% F:59.93%

0:15.85% 8:3.71%

参考例 4

参考例2で得られた

6 0 8 ・K F Q 5 8 及び H F P O 1 1 0 8 を 参考例 3 と同様にして反応させたところ

5 1 3 3 8 E

(D) 19F - NMR

	ケミカルシフト
(a)	-44.6 ррш
(b)	1 1 0.0 ppm
(c)	75.7,83.2 ppm
(d)	1 4 1 1 ppm
(e) . (h)	77.0 ppm
(f)	1 4 1 1 ppm
(g).(j).(m)	80.5 ppm
(4)	78.3 ppm
(i), (n)	1 2 7. 7 ppm
(k) , (o)	-25.9 ppm
	(40)

が9438得られた。

参考例 5

携拌機、滴下ロート及び避硫コンデンサーを取りつけた100 ≠ 三ッロフラスコに乾燥 アセトニトリル30 ≠ ,無水 K2CO3 2968 を入れた。反応器を60℃に保わながら参考 例3で得られた

6 0 0 8 を 1 5 分かけて滴下した。 6 0 ℃で 4 時間攪拌を続けた袋、放圧下アセトニトリ ルを留去した。フラスコ内には白色のサラサ ラした粉体が残った。との粉体の主成分の構造はIR分析の結果、

であることが確認された。

谷考例 6

参考例5と同様にして、参考例4で得られ

九

をカリウム塩に変換した。

(43)

造は、IR,19F-NMR,¹H-NMR,元 柔分析,MSにより

であることが確認された。

(c) 19F - NMR

	クミガルシフト
(a)	1168 ppm
(P)	1212 ppm
(c)	1 2 3 2 ppm
(d)	77.0.85.3 ppm
(e)	1 2 7.6 ppm
(1)	-24.7 ppm
(g)	87.2.90.5 ppm
	(45)

公安例 7

提拌機、温度計、-20℃の温度の環流コンデンサー及び筒下ロートを取り付けた三ッロフラスコに乾燥テトラグライム100mlと無水 R F 1 2.0 g を入れた。反応器を0℃に 冷却し、

8228を20分間で滴下した後、室温に昇温し、30分間攪拌しアルコキシドを十分に 生成させた。

室温下で、CF2-CFCF2OCH3 4 8.1 8を20

分かけて滴下したのち、1 8時間撹拌を続けた。

反応器のコンデンサーをはずし、蒸留装置を取り付け、蒸留により沸点91℃/7 mmHgの留分を9159得た。該留分の化合物の構

(二) 元素分析値: C10H6F12O5

計算値 C:27.66% 用:140%

F: 5 2.5 2 % 0: 1 8.4 2 %

突測値 C:27.91% H:1.33%

F: 52.66% 0:18.10%

(t) M8 M/e 415

参考例 8

攪拌機、簡下ロート、意成コンデンサーを 取り付けた300番三ッロフラスコに SbF5

(46)

458とクライトックスA2(商品名:デュポン社製)8008を入れたのち反応器を5 とに冷却し、参考例1で得られた

87.78を30分かけて滴下した。滴下終了 後、徐々に昇温し、100℃で4時間提拌し たのち、反応器より直接蒸留し、沸点94℃ /30 mm Hg の留分を51.28 得た。該留分 の化合物の構造はIR,19F-NMR,1H-NMR,元素分析,MSにより

であるととを確認した。

(47)

M/e 47 0 CF

参考例 9

200 m ガラス製オートクレーブに乾燥テトラグライム 5 m , 無水 K F Q 3 g 及び参考 例 8 で得られた

(a) 19F-NMR

	ケミカルシ	<u>/フト</u>
(a)	1168	מק ק
(p)	1 2 1 0	p pm
(c)	1 2 3. 0	ppm
(d)	80.6	ppm
(e)	1148	ppm
(f), (g)	-217	mqq

(A) TH-NMR

3.97 ppm

(二) 元聚分析: C₉H₅F₁₁O₅

計算値 C:27.01% H:0.76%

F: 5223% 0:199%

実測値 C:27.26% H:0.69%

F: 52.21% 0:19.84%

(48)

4 4 5 8を入れた。オートクレーブを-5 ℃に冷却し、撹拌しながらHFPO 4 2.5 8を 3 時間かけて導入した。撹拌を中止すると 2 層にわかれた。下層を取り出し蒸留し、沸点 8 3 ℃ / 2 mm Hg の留分を 5 5.1 8 得た。 酸留分の化合物の構造は、 I R, 19F-NMR, 1H-NMR, 元素分析, MSにより原料にHFPOが 2 個付加した

であることが確認された。

(4) IR(第6図にチャートを示した。)
2890.2990cm⁻¹ (-CH₅)
1890cm⁻¹ (-CO₂CH₅)

(49)

(=) ¹⁹ F - им я

ケミカルシフト 1168 ppm **(a)** (p) 1210 ppm (c) 1 2 2.1 ppm **(a)** 77.0,84.5 ppm (e)_ 1 4 2.3 ppm (f), (j) 78.8 ppm (g), (k) 1 2 7 3 , 1 2 8.5 ppm (山)(4) 8 1.1 ppm

-260 ppm

(-) 1H - NMR
3.93 ppm
(51)

(i) . (m)

を得た。

突施例 1

操控機及び蒸留装置を取り付けた100 ml 三ッロフラスコに、希釈剤としてフォンブリ ンYR(商品名:旭硝子豑製)90.0 g及び 参考例5で得られた

を 6 6 0 8 を入れた。 反応器内を 3 mm Hg に 放圧し、 2 0 0 ℃で 1 時間撹拌したところ、 3 7.8 9 の留出物が得られた。 蒸留により精 製し、 8 6 ~ 8 7 ℃ / 4 0 mm Hg の留分を 2 9.5 8 得た。 該留分の構造は I R , 19 P ~ N M R , 元素分析 , M 8 により

(53)

計算値 C:24.60% H:0.41%

F: 5 9. 6 8 % 0: 1 5. 3 0 %

実側値 C:24.55% H:0.49%

F: 59.39% 0:15.57%

(th) M S

M/8 569

谷考例 10

参考例 9 で得られた化合物を用いて参考例 5 と同様に反応を行ない

であることが確認された。

1 8 4 5 cm⁻¹ (-0CF-CF₂) 1 4 7 0 cm⁻¹ (-80 2 F)

(ロ) 19F-NMR(第2図にチャートを示し

	ケミカルシフト				
(a)	-44.4 ррш				
(h)	110.7 ppm				
(c)	78.0 ppm				
(a)	1417 ppm				
(e),(i)	826 ppm				
(f) . (j)	133.9 ppm				
(g) . (k)	1 1 2.2 ppm				
(五) , (2)	121.1 ppm				
	(54)				

(小) 元累分析值: C9F16058

計算値 C:20.62% F:58.00%

0:15.26% 8:411%

突砌位 C:20.45% F:58.12%

0:15.45% 8:5.98%

M/e 133 F802CF2®

-- -: M/e 97 @OCF-CF2

また、該反応において、二成分の副生成物があわせて338生じ、IR,19P-NMR,1H-NMR,元素分析,MSにより下式に示す構造であることがわかった。

であるととが確認された。

(4) IR
$$1845cm^{-1}$$
 (-OCF-CF₂)
 $1465cm^{-1}$ (-SO₂F)

(D) 19F - NMR

ケミカルシフト							
(a)	- 4 4.6	ppm					
(p)	1108	mqq					
(c)	7 8.1	ppm					
(a)	1 4 2.0	mqq					
(a)	8 2.6	ppm					
(t)	1 4 2.0	mqq					
(g)	7 % 0	ppm .					
(由) . (2)	8 3.4	ppm					
(i).(m)	1 3 4.1	ppm					
(1),(五)	1130	ppm					
(k), (o)	1 2 0 7	ppm					
	(57)						

奥施例 2

奥施例1において、

のかわりに、参考例6で得られた

(A) 元素分析值:C12F22O6S

計算値 C:2088% F:6056%

0:13.91% 8:4.65%

爽測値 C:2101% F:6044%

0:14.13% 8:4.42%

(=) M 8

M/e 313 @CF2OCFCF2OCF-CF2

M/e 183 FSO2CF2CF2®

M/e 97 #0CF-CF2

実施例 3

直径1インチ、長さ30cmのガラス製反応器にNa2COs 808 を充填し、乾燥窒素を50以 min で流し、外部より電熱ヒーターで充填層部を300℃に加熱し乾燥した。6時間乾燥後、充填層部温度を240℃に保持しつつ、参考例3で得られた

508を58/hr で反応器に供給した。管 の底部から出る蒸気をドライアイス・メタノ ールで冷却されたトラップに保集した。との 液体を蒸留したととろ、

が1268得られた。

実施例 4

実施例1において、希釈剤を用いない他は 全て同じ条件にして反応をおこなったところ。

を 2 1.5 g 得た。構造は、 I R . 19F - N M R , 1 H - N M R , 元素分析 , M S により確認した。

(4) IR(第3図にチャートを示した。) 2890,2990cm⁻¹ (-CH₅) 1840cm⁻¹ (-OCF-CF₂)

1790cm (-CO2CH3)

(p) 19F - NMR

ケミカルシフト							
(a)	1 1 7 0 ppm						
(p)	1 2 1 2 ppm ·						
(c)	1 2 3.2 ppm						
(a)	7 8.8 ppm						
(e)	1 4 2.2 ppm						
(n.y)	8 2.6 , 8 3.5 ppm						
	(61)						

が、2478符られた。 実施例 5 実施例1において

のかわりに、参考例10で得られた

60.08を用いた他は実施例1と同様にして

(60)

(~) 1H - N M R

3.92 ppm

(二) 元素分析值 C13H3F19O5

計算値 C:2601% H:0.50%

F: 60.15% 0:1333%

與剛値 C:25.96% H:0.71%

F: 60.33% 0:13.00%

実施例 6

参考例1~10及び実施例1~5において 詳細に記述したのと同様な方法により、第1 喪に記載したフルオロシビニルエーテル化合 物を合成した。なお、第1要には合成したフ ルオロジビニルエーテル化合物の赤外吸収ス ペクトルにおける特性吸収値及び元素分析結 果も併せて降配した。

(62)

第 1 表

	フルオロジビニルエーテル	I R	元 業 分 計算値(概 実測値(概		析 値 (%) 上部の値) 下部の値)	
-			С	F	H	8
1	CF2OCF-CF2 CF2OCF-CF2	1845 (∸OCF-CF ₂)	2 3.5 4	6 7.0 5	-	_
.2	CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂)	2 3.0 9	6 7.4 4	-	-
3	CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂)	2 2.8 2	67.68	-	_
4	CF ₂ OCFCF ₂ OCF-CF ₂ CF ₃ CF ₂ OCF-CF ₂ CF ₅ CF ₂ OCF-CF ₂ CF ₃ CF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂)	2 2.6 3	67.84	-	-

(63)

	フルオロジビニルエーテル 	I R (cm ⁻¹)	元 素 計算(実別(旗 (欄 上	析 値 (%) 上部の値) 下部の値)	
<u> </u>	,		C	F	н	8
5	CLCF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂)	2 2.6 8	5 % 8 0	-	-
6	CF2OCFCF2OCF-CF2 FSO2CF2CF2OCF-CF2 CF3CF5	1845 (-OCF-CF ₂) 1470 (-SO ₂ F)	2104	6 2.1 3	-	3.75
7	FSO ₂ CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCF CF ₃ CF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-0CF-CF ₂) 1465 (-80 ₂ F)	2 0.8 8	60.56	_	4.6 5
8	CF2 OCF-CF2 F802CF2CF2OCFCF20CF CF3 CF5 CF2 OCF-CF2	1845 (-OCF-CF ₂) 1465 (-SO ₂ F)	2104	6 2.1 3	-	3.75

	フルオロジビニルエーテル	I R	元 寮 分 析 値 (%) 計算値 (機上部の値) 突測値 (標下部の値			
Ш		(cm)	С	F	н	8
9	CF2OCF-CF2 C2H5OCCF2CF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	27.67	5 7. 2 5	0.90	-
10	CF2OCFCF2OCF-CF2 C2H5OCCF2CF2CF2OCF CF3 CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	2632	5 9. 8 5	0.69	1
11	CF ₂ OCF-CF ₂ CH ₅ OCCF ₂ CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	2 5.1 5	6102	0.42	1
12	CF2OCF-CF2 C2H58CF2CF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂)	2610	5 8.4 9	0.91	5.8

(65)

宴施例 7 .

提择機、環流コンデンサー及び簡下ロートを取り付けた100g三ッロフラスコにNaOH 418,メタノール20gを入れ、室温にて簡下ロートより実施例1で得られたPSO2CP2CP2OCP(CP2OCP=CP2)22558を提押しながら徐々に簡下した。簡下終了後、60℃で1時間加熱した。メタノールを減圧下留去して得られた白色の粉体のIRを測定したところ、1465cm⁻¹付近の吸収が消え、1065cm⁻¹付近に新たに吸収が現われていた。このことから、任何定量的にスルホン酸フルオライドからスルホン酸ナトリウムへの変換が超ていることがわかった。

実施例 8

奥施例1で得られた

NaOSO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2 に過剰の塩酸を加えたのち、エーテルで抽出した。抽出液をロータリーエパポレーターにかけエーテルを留去すると

HOSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が得られた。

夹施例 9

提拌根及び遺流コンデンサーを取り付けた 100 m 三ッロフラスコに、実施例 7 で得られた NaOSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF=CF₂)₂ 2008及び五塩化リン2008を入れ強く 提拌しながら140℃に加熱した。蒸留によって箱製した結果

C2802CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)₂ が得られた。構造はIR、19P-NMR、元 素分析により確認した。

(1) IR 1840
$$cm^{-1}$$
 (-OCF-CF₂)
1420 cm^{-1} (-SO₂CL)

(ロ) 元素分析値: C9F15O58C4 計算値 C:1999% F:5272%

(66)

(67)

0:14.80% 8:5.93%

CL: 656%

突砌值 C:1991% P:52.66%

0:15.12% 8:5.69%

CL: 662%

爽施例 10

提押機、簡下ロート、及び選流コンデンサーを取り付けた100㎡三ッロフラスコに、 無水エーテル20㎡,実施例1で得られた FSO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2 9.5 8 及 びジエチルアミン168を加え、30℃ で 30分間反応した。反応混合液を水洗したの ち、エーテルを留去した。残渣を蒸留して精 製した結果、

(C₂H₅)₂NSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が4.1 8 得られた。構造は、IR, ¹⁹F-N MR, ¹H-NMR, 元素分析により確認した。

(4) IR 1840 cm⁻¹ (-OCF-CF₂)

(68)

0:18.20% 6:5.91%

H: 0.49%

夹施例 1 2

提拌機、滴下ロート、及び登流コンデンサーを取り付けた100 st 三ッロフラスコに、イソプロピルアルコール50 st を加え、氷冷したのもに実施例9で得られた

CL802CF2CF2CF2CCF(CF2OCF-CF2)₂ 9.5 8 を 滴下した。滴下終了後、小形エアーポンプで 空気を100~150 × / min で送り込み、 80℃で3時間加熱した。反応終了後、反応 被を水洗し、蒸留により

C₃H₇OCOCF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が得られた。構造はIR, ¹⁹F-NMR, ¹H-NMR, 元素分析, MSにより確認した。

(4) IR 2900,2950,3000cm⁻¹(-C₃H₅)

1780cm-1 (-CocsH₅)

(ロ) 元素分析: C12F15O5H7

(D) 元累分析值: C11F15O5SNH10

計算値 C:2387% F:5151%

0:14.46% 8:5.80%

N: 2.53% H: 1.83%

突砌位 C:23.81% F:51.33%

0:14.55% 8:5.77%

N: 2.62% H: 192%

· 実施例 11

提件機、滴下ロート、及び遺硫コンデンサーを取り付けた100㎡三ッロフラスコに、 硫酸ジメチル30.0g,ついで実施例8で得 られた HOSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ 8.5gを入れ3時間反応した結果、 CH₃OSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂が得られた。

元素分析值: C10F15O6SH3

計算値 C:22.40% F:53.15%

0:17.90% 8:5.98%

H: 0.57%

與測值 C:22.18% F:53.22%

(69)

計算値 C:30.14% F:51.65%

0:1673% H:148%

実剛値 C:3019% F:5138%

0:1688% H:155%

実施例 1 3

提件機、補下ロート、及び還流コンデンサーを取り付けた100g三ッロフラスコに、メタノール20g・NaOH 15gを入れ、室温にて商下ロートより実施例5で得られたCH3OCOCF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)2200gを撹拌しながら商下した。商下終了後、60℃で1時間加熱した。メタノールを設圧下留去したところ、白色の粉体が204g得られた。この粉体のIRを測定したところ1790cm⁻¹付近の -CO2CH3の吸収が消失し、新たに1680cm⁻¹付近に -CO2Naに由来する吸収が現われていた。このことから、圧圧定量的にカルボン酸エステルからカルボン酸ナトリウムへの変換が起きていることがわかった。

(70)

契施例 1 4

実施例8と同様にして、実施例13で得ら O れた NaOCCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)₂ を塩酸により

O HOCCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF)₂ ご変換した。

奥施例 15

奥施例 9 において
NaOSO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2 の代り
に、 実施例 1 3 で得られた
NaOCOCF2CF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)2
を用いた他は、 実施例 9 と同様にして
CLCOCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2
を得た。 該化合物の構造は、 IR, 19FNMR, 元素分析で確認した。

(72)

実施例 17

複字根、簡下ロート、及び遺流コンデンサーを取り付けた100 mt 三ッロフラスコに、
無水エーテル30 mt , 実施例15 で得られた
CLCOCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2
1228,ジブチルアミン298を加え、40
℃で20分間加熱撹拌した。エーテル留去後、
精製して得られた化合物の構造は、IR,
19F-NMR, 1H-NMR,元素分析により (C4H9)2NCOCF2CF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2
であるととが確認された。

(D) 元素分析: C20F19O4NH18

計算値 C:34.44% F:51.76% O:918% N:201% H:261%

突砌値 C:34.31% F:51.79% O:913% N:198%

H: 2.79%

実施例 16

提择機、滴下ロート、及び選流コンデンサーを取り付けた100 = = フロフラスコに、 乾燥 Na F 7.58 , 無水スルホラン20 = を 入れた。反応器を100℃に加熱しながら実 施例15で得られた

CLCCF2CF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)₂ 9.5 8を30分かけて満下ロートより満下した。 100℃にて40時間提拌を続けたのち、蒸 留により生成物を精製した。得られた生成物 はIR, ^{19F}-NMR,元素分析により PCOCF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)₂ で あった。

(73)

用途例 1

FBO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2), な ム5 · 重量部。CF2=CFOCF2CF2OCF-CF2 8.0 重量 部及び (C₂F₅CO₂)。 を 0.4 重量部を混合し、 低温で脱気した後、ポリテトラフルオロエチ レン製の多孔膜(FP-1000住友電工製) にモノマー混合放を含浸し、ポリテトラフル. オロエチレン製のフィルムを剝離材として用 いて、巻取重合方式により、30℃,2日間 重合した。重合後、重合膜を剝離フィルムよ り取りはずし、NaOH 15重量部.ジメチル スルホキシド35重量部、水55重量部より たる加水分解液に80℃、4時間浸漬すると とによって、スルホン酸ナトリウム型のイオー ン交換膜とした。この隔イオン交換膜を用い 2 室型電解槽(有効面積: 50 点,陽極:酸 化ルテニウム被覆チタン電極,陰極:鉄,膜 と陰極の距離: 4 mm,膜と陽極は密瘤。電解 温度:90℃、電流密度:30A/a゚゚のを 使用して、腎極窒に5N-NaCL水溶液・陰

(75)

個室に水を供給し、32%の水酸化ナトリウム水溶液を製造した。 その結果、精電圧330V,電流効率92%であった。

用途例 2

CH₅OCOCF₂CF₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ 1 0 重量部、CF₂-CPO(CF₂)₅OCF-CF₂ 5 重 資部及び(C₂F₅CO₂)₂ 0.5 重量部を混合し たのち、用途例 1 と同様にして、カルポン酸 ナトリウム型の陽イオン交換膜を得た。

この関イオン交換膜を用い、用途例1と同一... 様に電解評価したところ、槽電圧3.1 V .電 硫効率95%であった。

比較用途例 1

用途例1において

FSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ のかわり に FSO₂CF₂CF₂OCFCF₂OCF-CF₂ 5.0 重量 CF₅

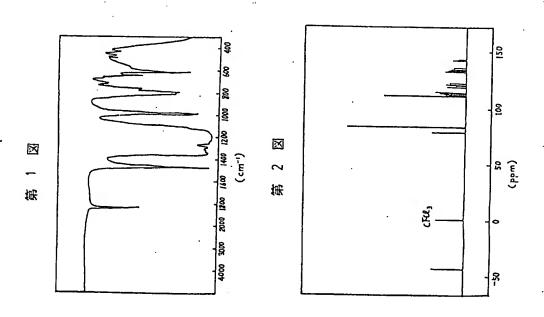
部用いたほかは、用途例1と同様にして殴ィ オン交換膜を得た。この陽イオン交換膜を用 い、用途例1と同様に電解評価した結果、槽 (76) 冠圧 3.0 V , 電流効率 5.5%であった。

4. 図面の簡単な説明

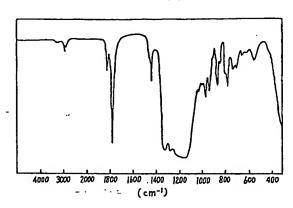
第1 図及び第2 図は、実施例1 で得られた 化合物の赤外吸収スペクトル及び 19F - 核磁 気共鳴スペクトルであり、第3 図は、実施例 5 で得られた化合物の赤外吸収スペクトルで あり、第4 図及び第5 図は、参考例 3 で得られた化合物の赤外吸収スペクトル及び 19F -核磁気共鳴スペクトルであり、第6 図は、参 考例 9 で得られた化合物の赤外吸収スペクト ルである。

> 特許出願人 **徳山** 暫 達 株 式 会 社

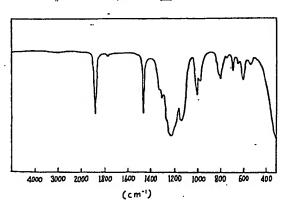
(77)



第 3 図



第 4 図



手 鏡 補 正 春

昭和62年7月15日

特許庁長官 小川邦 夫 殿

1.事件の表示 62-1576//

昭和62年6月26日提出の特許願(3)

2. 発明 Ø 名称

フルオロジピニルエーテル化合物及びその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 山口県徳山市御影町1番1号

名称 (318) 德山 百 建株式 金融

代表者 尾 上 康 治

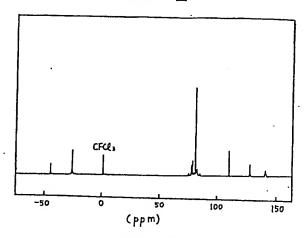
4. 補正の対象

明細客の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の概

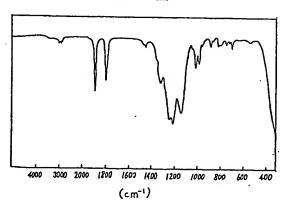
- 5. 補正の内容
- (2) 同第15頁6行目

方式 第

第 5 図



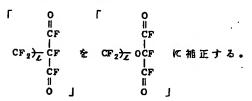
第 6 図



一般式[I]の構造式中、

(3) 同第16頁7行目

一般式 [V] の構造式中、



(4) 同第17頁1行目

一般式 [Y]] の構造式中、

(5) 同第20頁9~10行目

「ヘキサフルオロプロピレン」を「ヘキサフ ルオロプロピレンオキシド」に補正する。

(6) 同第22頁1~2行目

「1分~3時間を「1分~3日間」に補正する。

(2)

(7) 同第37頁7行目 構造式中

(8) 同第52頁下から1行目

(9) 同第63頁~第65頁 第1 表中の元素分析値の欄を次のとおり補

(3)

6. 添付警頻の目録

(1) 補正後の特許請求の範囲の内容を示す別紙

以上

	元	索 分	析位	(%)
	計算	[值(欄_	上部の似)
	実 冽	位 (概)	F部の値)
<u> </u>	С	F	H	S
1	2 3.5 4	6 7.0 5		_
	2 3.7 6	6 7.1 9		
2	2 3.0 9	6 7.4 4		_
ڀُــا	2 3.1 1	6 7.5 1		
3	2 2.8 2	67.68		_
	2 2.9 6	6 7.4 1		
4	2 2.6 3	6 7.8 4	_	_
	2 2.8 9	6 7.8 1		
5	2 2.6 8	5 9.8 0		_
ات	2 2.4 1	5 9.9 6		
6	2 1.0 4	6 2.1 3		3.7 5
_	2 0.9 3	6 2.3 3		3.6 1
7	20.88	6 0.5 6	_	4.6 5
	2 0.7 1	6 0.6 9		4.7 9
8	2 1.0 4	6 2.1 3		3.7 5
اـــا	20.96	6 2.0 1		3.6 6
ا و ا	2 7.6 7	5 7.2 5	0.9 0	_
	27.79	5 6.9 7	0.67	
10	2 6.3 2	5 9.8 5	0.69	
	26.12	6 0.0 1	0.5 3	
111	2 5.1 5	6 1.0 2	0.4 2	_
	24.98	6 1.2 1	0.49	
12	26.10	5 8.4 9	0.9 1	5.8 1
	2 6.3 6	5 8.2 7	0.79	5.66

(4)

別紙

訂正後の特許請求の範囲

「(1) 一般式

「 但し、X は酸葢若しくは容易に酸葢に変換でき る基、又はハロゲン原子であり、kは1以上の整 数であり、4、m及びmはそれぞれ独立に0以上 の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物。

(2) 一般式

(5)

但し、X は 取基若しくは容易に 酸基に 変換 できる 表、又は ハロゲン原子であり、 k は 1 以上の整数であり、 d、 m 及び n はそれぞれ 独立に 0 以上の整数であり、 A はフッ 素原子又は OA'(但し、 A'はアルカリ金属又は炭化水素 強基である。)で示される基である。

で示されるフルオロジカルポニル化合物を熱分解 することを特徴とする一般式

$$\begin{array}{c} \text{CF}_2\text{O} \leftarrow \text{CFCF}_2\text{O} \xrightarrow{\mathbb{Z}} \text{CF} = \text{CF}_2 \\ \downarrow & \text{CF}_2 \xrightarrow{\mathbb{Z}} \text{CCF} \\ \downarrow & \text{CF}_3 & \text{CF}_2\text{O} \leftarrow \text{CFCF}_2\text{O} \xrightarrow{\mathbb{Z}} \text{CF} = \text{CF}_2 \\ \text{CF}_3 & \text{CF}_2\text{O} \leftarrow \text{CFCF}_2\text{O} \xrightarrow{\mathbb{Z}} \text{CF} = \text{CF}_2 \\ \text{CF}_5 & \text{CF}_5 & \text{CF}_5 & \text{CF}_5 & \text{CF}_5 \end{array}$$

但し、X は酸基若しくは容易に酸基に変換できる基、又はハロゲン原子であり、k は 1 以上の整数であり、 2、 m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物の製 造方法。』

(2)